# ガラスマトリクスの塩基度とクロムイオンの化学状態との相関性

環境材料基礎化学講座 環境無機化学研究室 10-441 森岡 仁

<緒言>

ガラス中の  $Cr^{4+}$ イオンはその発光帯域が 1.2~1.6µm と光通信に使われている帯域をカバーしており,かつ幅 が広いため,将来の光通信デバイスへの応用が期待されている。しかし,ガラス中での Cr イオンの原子価が単 ーでなく,  $Cr^{4+}$ イオンの存在割合が少ないことが問題になり高性能化が図れていないのが現状である。これまで, SiO<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, GeO<sub>2</sub>などの典型網目形成酸化物 (Network former:NWF)を主成分としたガラス中の Cr イオ ンの価数についてはすでに詳しく研究されており<sup>1)</sup>,多くのガラス系中で Cr イオンは Cr<sup>3+</sup>-Cr<sup>6+</sup> イオン対が redox 平衡状態にあることが分かっている。Cr<sup>4+</sup>イオンはアルミネート,ガレート,アルミノシリケート系ガラスにのみ確認 されているが、単独ではなく Cr<sup>3+</sup>-Cr<sup>6+</sup> イオン対と共に存在している。一方、重金属酸化物含有ガラスは波長分 割多重 (Wavelength division multiplexing: WDM)通信におけるホスト材料として期待されており、かつ典型 NWF を主成分としたガラスに比べ高い塩基度を有するが、添加された Cr イオンの原子価状態についての報告 は少なく、特異な配位子場を提供する可能性を有している。

本研究では重金属酸化物含有ガラスの中から,我々の研究グループで既に WDM 通信のホスト材料として研究が行われ,種々の物性が解明されている WO<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>系, Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>系,および Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>系を選択し, それぞれのガラスに添加された Cr イオンの光学特性を光吸収スペクトルで評価し, Cr イオンの化学状態につい てガラスマトリクスの塩基度との相関性を評価,検討した。

## <実験方法>

ガラス組成は以下の系 A~C とした。

系A:  $xWO_3$ ·(100-x)TeO<sub>2</sub> (x=10, 15, 20, 25 mol%)

系 B: xBiO<sub>1.5</sub>·(60-x)TeO<sub>2</sub>·40BO<sub>1.5</sub> (x=0, 15, 30, 45, 60 cat%, x=60 は系 C の x=60 と同組成)

系 C: *x*Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>·(100-*x*)B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (*x*=30, 40, 50, 60 mol%)

上記の組成比になるように、原料試薬(WO<sub>3</sub>, TeO<sub>2</sub>, Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)を 10g 秤量後, 均一になるよう約 15 分間混 合し、金坩堝を用いて電気炉内で 30~40 分溶融し、ガラス融液が十分に清澄したところで銅板に流し出し、プ レス急冷を行った。急冷後はガラス転移点付近で保持された電気炉にすばやく移し、徐冷を行った。光学特性 用に 0.05mol%の  $Cr_2O_3$ を加えた試料も同様に作製した(系 A', B', C'と表記)。得られた試料は、厚さ約

1.40mm になるよう両面鏡面 研磨を行い,光学測定に備 えた。また, $Cr_2O_3$ を加えて いないホストガラスはX線光 電子分光(XPS)測定を行い, O1s 束縛エネルギー( $E_B$ )値 からガラスマトリクスの塩基 度を評価した。

### <結果と考察>

1. 光吸収スペクトル

Fig. 1 に各ガラスの光吸収 スペクトルを示す。0.05mol% の Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を加えた WO<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub> 系および Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 系 (系 A'および系 B')ガラス では Cr<sup>3+</sup>イオンに帰属され る 650nm 付近の  ${}^{4}T_{2} \leftarrow {}^{4}A_{2}$ 遷移による吸収,および 460nm 付近の  ${}^{4}T_{1} \leftarrow {}^{4}A_{2}$  遷 移による吸収が強く, 3 価以 外の Cr イオンが存在すると は考え難い。

一方, Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 2 成分







Fig. 1 Optical absorption spectra of the Cr-doped glasses; (a) System A', (b) System B' and (c) System C' (reference =air).

系ガラス(系 C')では Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含有量の増加に伴い,吸収スペクトルは大きく変化し,吸収端は約 420 から 540nm 付近に移動した。図には示していないがホストガラスによる基礎吸収端は Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含有量の増加に伴い約 360 から 410nm にシフトするので,少なくとも 400nm より長波長側の吸収はホストガラスによるものではない。一方, Cr<sup>6+</sup>イ オンの電荷移動遷移による吸収は一般に紫外域(~360nm)であり,また Cr<sup>4+</sup>イオンの吸収は 600 から 1000nm に及ぶとの報告がある<sup>1)</sup>ことを勘案すると,系 C'での Cr<sup>3+</sup>イオン以外の Cr イオンはこれらとは異なる状態になっ ていると考えられる。また,過去に Crイオン含有 PbO-SiO<sub>2</sub> 系ガラスで同様なスペクトルが報告されており,不純 物として混入している鉄の影響であるという考察がなされている<sup>2)</sup>。しかし,ホストガラスに微量の鉄(Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:~ 0.02mol%)を加えた試料の吸収スペクトルには有意な変化は見られなかった。そのため、550nm 付近での急激 な吸収の立ち上がりは鉄などの不純物の影響ではなく、Cr イオンの存在状態を反映したものと考えられる。 2. X 線光電子分光

Fig. 2に XPS 測定によって得られた各ガラスにおける O1s の *E*<sub>B</sub> 値を WO<sub>3</sub>, Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含有量に対してプロットした。 シリカガラスの *E*<sub>B</sub> 値は 532.6eV で,本系重金属ガラスの *E*<sub>B</sub> 値はそれよりもはるかに小さい。これは,相対的に重 金属酸化物系ガラスマトリクスの塩基度が高いということを表している。

次に Na<sub>2</sub>O-SiO<sub>2</sub>, Na<sub>2</sub>O-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> および Na<sub>2</sub>O-TeO<sub>2</sub> ガラス系 <sup>3)</sup>との比較を行った。Fig. 3 に Cr<sup>3+</sup>イオンの <sup>4</sup>T<sub>2</sub> $\leftarrow$ <sup>4</sup>A<sub>2</sub> 遷移による吸収のエネルギーを各ガラスの  $E_B$  値に対しプロットした。この遷移のエネルギーは配位子場開裂パ ラメータ 10Dq を与え, 次式により Cr<sup>3+</sup>イオン周りの配位子場の強さを表している。

$$D = k_1 \frac{Ze}{a^5}, \qquad q = k_2 er^4$$

【Ze:配位子の電荷の絶対値 e:金属イオンの電荷

【k<sub>1</sub>, k<sub>2</sub>:定数(>0) a:金属と点電荷の距離 r:動径波動関数

Fig. 3 より系 C を除いて、10Dq は  $E_B$  値の減少、すなわち塩基度の増加に伴い増加した。これは、ガラスマトリクスの塩基度が増加することにより、酸化物イオンの電荷(形式電荷)が大きくなるため 10Dq が増大したと考えられる。また、 $E_B$ >530.6eV の領域では 10Dq の変化の度合いが大きい。これは、Na<sub>2</sub>O-SiO<sub>2</sub> 系ガラスで NBO の割合が 50%を越える  $E_B$  値に相当し、ガラス中の Cr イオンに電子密度の大きな非架橋酸素 (Non-bridging oxygen:NBO)が選択的に配位することに由来すると考えられる。また、 $B_2O_3$ 含有2成分系ガラスでは NWF であるホウ素の配位数変化による Cr-O 間距離の増減が大きいため、10Dq の変化が単調増加ではなくなると考えられる。

3. 電子スピン共鳴

Fig. 1(c)の吸収スペクトルはゾル-ゲル法を用いて作製された  $Cr_2O_3$ 含有 SiO<sub>2</sub> ガラスの吸収スペクトル<sup>4)</sup> に酷似している。そこでは ESR 測定により  $Cr^{5+}$ イオンによるものと帰属している。そこで, ESR 測定に よる Cr イオンの価数の評価を試みた。しかし, Cr イオンの d 電子が 非局在化のためか  $Cr^{5+}$ イオンに特徴的なシグナルは現れなかったた め, Cr イオンの価数を特定することはできていない。

## <結言>

- 系 C を除いてガラス中の Cr<sup>3+</sup>イオンはガラスマトリクスの塩基度の変化によらず Cr<sup>3+</sup>-Cr<sup>6+</sup>イオン対の redox 平衡を保持し,他の 原子価状態には変わらなかった
- 系CにおいていくらかのCrイオンは3,4,6価のいずれでもない特異な原子価状態で存在することが示唆されたが、価数の特定には至らなかった

#### <参考文献>

- 1) T. Murata et al., J. Non-Cryst. Solids, 220 (1997) 139-146.
- 2) 境野ら, 窯業協会誌, 70 (1962) 95-102.
- 3) 藤田俊輔, 岡山大学大学院工学研究科 修士学位論文 (1997).
- 4) K. Tanaka et al., J. Mater. Sci. Lett., 10 (1991) 1095-1097.



Fig. 2 Correlation between glass composition and O1s binding energy  $(E_B)$  for the Cr-free glasses.  $\bigcirc$ : System A,  $\triangle$ : System B,  $\square$ : System C and  $\boxtimes$ : SiO<sub>2</sub> glass.



Fig. 3 Correlation between O1s binding energy ( $E_B$ ) and ligand field splitting parameter (10Dq). : System A,  $\blacktriangle$ : System B,  $\blacksquare$ :System C,  $\diamondsuit$ :Na<sub>2</sub>O-TeO<sub>2</sub> glass,  $\bigtriangledown$ :Na<sub>2</sub>O-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> glass and  $\square$ : Na<sub>2</sub>O-SiO<sub>2</sub> glass.